BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-351673

(43) Date of publication of application: 07.12.1992

(51)Int.CI.

(22)Date of filing:

CO9B 67/50 C09B 47/04 CO9B 67/22 G03G 5/06

(21)Application number : 03-150872

28.05.1991

(71)Applicant: FUJI XEROX CO LTD

(72)Inventor: NUKADA KATSUMI

IMAI AKIRA

DAIMON KATSUMI IIJIMA MASAKAZU SAKAGUCHI YASUO

(54) MIXED CRYSTAL OF OXYTITANIUMPHTHALOCYANINE AND HYDROXYMETALPHTHALOCYANINE, ITS PRODUCTION AND ELECTROPHOTOGRAPHIC **PHOTORECEPTOR**

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a mixed oxytitaniumpthalocyanine crystal suited to produce a highly sensitive electrophotographic photoreceptor excellent in stability in repeated use and environmental stability, a process for producing the same, and a highly sensitive electrophotographic photoreceptor excellent in stability in repeated use and environmental stability.

CONSTITUTION: The title mixed crystal comprises oxytitaniumphthalocyanine and at least one hydroxymetal phthalocyanine. The central metal of the hydroxymetalphthalocyanine is selected from among aluminum, gallium, indium, silicon, germanium and tin. The mixed crystal is useful as a charge generator of an electrophotographic photoreceptor.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) [本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-351673

(43)公開日 平成4年(1992)12月7日

(51) Int.CI. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示簡所
C 0 9 B	67/50	Z	7306-4H		
	47/04		8619-4H		
	67/22	Z	7306-4H		
G 0 3 G	5/06	371	8305-2H		

密査請求 未請求 請求項の数16(全 25 頁)

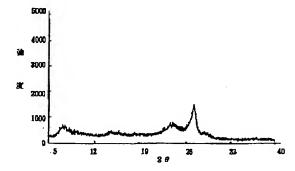
		一番宣傳水 木原水 請求項の数16(全 25 貝)
(21)出顧番号	特顧平3-150872	(71)出顧人 000005496
		富士ゼロツクス株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)5月28日	東京都港区赤坂二丁目3番5号
_		(72)発明者 額田 克己
		神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ
		ツクス株式会社竹松事業所内
		(72)発明者 今井 彰
		神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ
		ツクス株式会社竹松事業所内
		(72)発明者 大門 克己
		神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ
		ツクス株式会社竹松事業所内
		(74)代理人 弁理士 渡部 剛
		最終頁に続く
		取形具に続く

(54) 【発明の名称】 オキシチタニウムフタロシアニンとヒドロキシメタルフタロシアニンとの混合結晶、その製造方法および電子写真感光体

(57) 【要約】

【目的】 繰り返し安定性、環境安定性に優れた高感度の電子写真感光体を作製するのに適したオキシチタニウムフタロシアニンを含む混合結晶およびその製造方法を提供する。本発明の他の目的は、繰り返し安定性、環境安定性に優れた高感度の電子写真感光体を提供することにある。

【構成】 フタロシアニン混合結晶は、オキシチタニウムフタロシアニンと少なくとも1種のヒドロキシメタルフタロシアニンとからなる。そのヒドロキシメタルフタロシアニンの中心金属は、アルミニウム、ガリウム、インジウム、シリコン、ゲルマニウムおよび錫から選択される。このフタロシアニン混合結晶は、電子写真感光休の電荷発生材として有用である。



【特許請求の範囲】

【 請求項 1 】 オキシチタニウムフタロシアニンと少なくとも 1 種のヒドロキシメタルフタロシアニンとからなるフタロシアニン混合結晶。

【請求項2】 ヒドロキシメタルフタロシアニンの中心 金属が、アルミニウム、ガリウム、インジウム、シリコン、ゲルマニウム、錫であることを特徴とする請求項1 記載のフタロシアニン混合結晶。

【請求項3】 ヒドロキシメタルフタロシアニンの混合 比が60重量%以下であることを特徴とする請求項1記 10 載のフタロシアニン混合結晶。

【請求項4】 X線回折スペクトルにおいて、ブラッグ 角 $(2\theta\pm0.2^{\circ})=6.8^{\circ}$ 、 15.5° 、 23.8° に強い回折ピークを有することを特徴とするオキシ チタニウムフタロシアニンとヒドロキシアルミニウムフタロシアニンとからなる請求項1記載のフタロシアニン 混合結晶。

【蘭求項5】 X線回折スペクトルにおいて、ブラッグ 角 $(2\theta\pm0.2^{\circ})=8.3^{\circ}$ 、12.3 $^{\circ}$ 、16. 6 $^{\circ}$ 、26.5 $^{\circ}$ に強い回折ピークを有することを特徴 20 とするオキシチタニウムフタロシアニンとヒドロキシガ リウムフタロシアニンとからなる請求項1配載のフタロ シアニン混合結晶。

【請求項6】 X線回折スペクトルにおいて、ブラッグ 角 $(2\theta\pm0.2^\circ)=7.5^\circ$ 、 16.3° 、 25.3° 、 26.3° 、 28.6° に強い回折ピークを有することを特徴とするオキシチタニウムフタロシアニンと ヒドロキシガリウムフタロシアニンとからなる請求項1 記載のフタロシアニン混合結晶。

【韓求項7】 X線回折スペクトルにおいて、ブラック 30 角 $(2\theta\pm0.2^{\circ})=6.9^{\circ}$ 、 15.5° 、 23.5° 、 26.3° に強い回折ピークを有することを特徴とするオキシチタニウムフタロシアニンとヒドロキシガリウムフタロシアニンとからなる請求項1 記載のフタロシアニン混合結晶。

【請求項8】 $X線回折スペクトルにおいて、ブラッグ 角 (2<math>\theta$ ±0.2°)=7.0°、9.6°、16.9°、27.3°に強い回折ピークを有することを特徴とするオキシチタニウムフタロシアニンとジヒドロキシシ リコンフタロシアニンとからなる請求項1 記載のフタロ 40シアニン混合結晶。

【離求項9】 X線回折スペクトルにおいて、ブラッグ角 $(2\theta\pm0.2^\circ)=27.2^\circ$ に最も強い回折ピークを有することを特徴とするオキシチタニウムフタロシアニンとからなる請求項1記載の混合結晶。

【簡求項10】 X線回折スペクトルにおいて、ブラッグ角($2\theta\pm0$. 2°)=7. 2° , 11. 8° , 17. 4° , 27. 2° および 28. 8° に強い回折ビークを有することを特徴とする請求項 9 記載の混合結晶。

【請求項11】 X線回折スペクトルにおいて、ブラッグ角($2\theta\pm0$. 2°)= 7. 4° , 12.6° , 2 7. 2° および28. 5° に強い回折ピークを有することを特徴とする請求項9記載の混合結晶。

2

【請求項12】 X線回折スペクトルにおいて、ブラッグ角($2\theta\pm0$. 2°)=12. 0° , 12. 8° , 16. 0° , 18. 6° , 27. 2° および30. 1° に強い回折ピークを有することを特徴とする請求項9記載の混合結晶。

が 【請求項13】 X線回折スペクトルにおいて、ブラッグ角 $(2\theta\pm0.2^\circ)=7.0^\circ$ 、12.8 $^\circ$ 、16.9 $^\circ$ 、26.7 $^\circ$ に強い回折ピークを有することを特徴とするオキシチタニウムフタロシアニンとジヒドロキシゲルマニウムフタロシアニンとからなる請求項1記載のフタロシアニン混合結晶。

【請求項14】 オキシチタニウムフタロシアニンとヒドロキシメタルフタロシアニン、または、オキシチタニウムフタロシアニンとハロゲン化メタルフタロシアニンを護硫酸に溶解、またはスラリー化した後、有機溶剤、または、水と少なくとも1種の有機溶剤との混合液中で再析出させ、得られたオキシチタニウムフタロシアニンとヒドロキシメタルフタロシアニンの混合結晶を、さらに有機溶剤で処理することを特徴とする請求項1~13のいずれかに記載の混合結晶の製造方法。

【請求項15】導電性支持体上に、オキシチタニウムフタロシアニンと少なくとも1種のヒドロキシメタルフタロシアニンとからなるフタロシアニン混合結晶を電荷発生材として含有する感光層を設けてなることを特徴とする電子写真感光体。

7 【請求項16】 フタロシアニン混合結晶が、請求項2 ないし請求項13記載のフタロシアニン混合結晶から選 択された少なくとも1種である請求項15記載の電子写 真感光体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の技術分野】オキシチタニウムフタロシアニンとヒドロキシメタルフタロシアニンとの混合結晶および それを含有する電子写真感光体に関する。

[0002]

40 【従来の技術】オキシチタニウムフタロシアニンは高感度を示し、近年特に注目されており、そして、種々の結晶系のものが電子写真感光体の電荷発生材として有効なものとして提案されている。たとえば、特開昭 6 1 - 2 1 7 0 5 0 号公報にはβ型のものが、特開昭 5 9 - 4 9 5 4 4 号公報にはβ型のものが、特開昭 6 2 - 6 7 0 9 4 号公報にはC型のものが、特開昭 6 2 - 6 7 0 9 4 号公報にはD型のものが、特開昭 6 4 - 1 7 0 6 6 号公報にはY型のものが、特開平 1 - 2 9 9 8 7 4 には Y型のものが、特開平 2 - 9 9 9 6 9 号公報にはω型のものが、特開平 2 - 9 9 9 6 9 号公報にはω型のものが、特別ではなる。また、X線回折スペクトルにおい

T、 $2\theta \pm 0$. 2° = 27. 2° 付近にピークを有する ものとして、上記D型のものが知られている。一方、特 開平1-142659号、同2-70763号、同2-170166号、同2-272067号および同特開平 2-280169号公報には、オキシチタニウムフタロ シアニンと他のフタロシアニンとの混晶、あるいは、単 純混合したものを電子写真感光体の電荷発生材として用 いることが開示されている。しかし、オキシチタニウム フタロシアニンとヒドロキシメタルフタロシアニンとの 混合結晶については何ら報告されていない。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記種々のオキシチタ ニウムフタロシアニンおよび混合結晶は、電荷発生材と して有用なものであるが、未だ十分なものではない。た とえば、特開昭62-67094号公報に記載の、ブラ ッグ角($2\theta\pm0$. 2°)=27. 3° に最も強い回折 ピークを有するオキシチタニウムフタロシアニンは、非 常に高感度ではあるが、繰り返し安定性、特に低温下で の環境安定性に問題があった。したがって、本発明の目 的は、繰り返し安定性、環境安定性に優れた高感度の電 20 子写真感光体を作製するのに適したオキシチタニウムフ タロシアニンを含む混合結晶およびその製造方法を提供 することにある。本発明の他の目的は、繰り返し安定 性、環境安定性に優れた高感度の電子写真感光体を提供 することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、オキシチ タニウムフタロシアニンについて、その繰り返し安定性 および低湿下での環境安定性が劣ることの原因を究明し た結果、それがオキシチタニウムフタロシアニンに取り 30 6) 込まれた結晶水の脱離にあることをつきとめ、本発明を 完成するに至った。すなわち、ある種のヒドロキシメタ ルフタロシアニンが、たとえば、Phthalocya nin Compounds (F. H. Moser, A. L. Thomas Reinhold Publi shingCo. 1963) に記載されているように、 水和物を形成することから、ヒドロキシメタルフタロシ アニンに結晶水担持の機能を担わせ、繰り返し安定性、 環境安定性の改善をはかるべく、オキシチタニウムフタ ロシアニンと種々のヒドロキシメタルフタロシアニンと 40 タロシアニンとの混合結晶(図17) で混合結晶を形成させることを検討した。その結果、オ キシチタニウムフタロシアニンとジヒドロキシゲルマニ ウムフタロシアニン、あるいはオキシチタニウムフタロ シアニンとジハロゲン化ゲルマニウムフタロシアニンを 濃硫酸に溶解、あるいは、スラリー化したのち、水と少 なくとも1種以上の有機溶剤の混合液中で再析出させ、 得られたオキシチタニウムフタロシアニンとジヒドロキ シゲルマニウムフタロシアニンの混合結晶をさらに有機 溶剤で処理すると、従来知られていなかった新規の混合 、結晶が形成できることを見出だした。そしてこの混合結 50

晶においては、従来のアシッドペースティングなど水の みで再析出させることにより得られたものに比べ、水に 不溶であった不純物が取り除かれる結果、この混合結晶 を電荷発生材として用いると、繰り返し安定性、環境安 定性、感度の優れた電子写真感光体が得られることを見 いだした。更にまた、その他の種々のヒドロキシメタル フタロシアニンについても、得られる混合結晶を用いて 形成される電子写真感光体は、繰り返し安定性、環境安 定性、感度が優れていることを見出し、本発明を完成す 10 るに至った。

【0005】本発明のフタロシアニン混合結晶は、オキ シチタニウムフタロシアニンと少なくとも1種のヒドロ キシメタルフタロシアニンとからなることを特徴とす る.

【0006】以下、本発明について詳細に説明する。本 発明のフタロシアニン混合結晶の好ましいものとして、 X線回折スペクトルにおいて、ブラッグ角 ($2\theta \pm 0$. 2°) にオキシチタニウムフタロシアニンに由来する次 の強い回折ピークを有するものをあげることができる。

- (a) プラッグ角 $(2\theta \pm 0.2^{\circ}) = 9.2^{\circ}, 1$ 3.1°、20.7°、26.2°、27.1°に強い 回折ピークを有するもの(例えば、図24)
- (b) プラッグ角 $(2\theta \pm 0.2^{\circ}) = 7.6^{\circ}, 1$ 2. 6°, 17. 2°, 22. 5°, 25. 3°, 2 8.6°に強い回折ピークを有するもの(例えば図2
- (c) プラッグ角 $(2\theta \pm 0.2^{\circ}) = 9.5^{\circ}, 1$ 1. 7°, 15. 0°, 23. 5°, 24. 1°, 2 7. 3° に強い回折ピークを有するもの(例えば図1
- (d) プラッグ角 $(2\theta \pm 0.2^{\circ}) = 7.4^{\circ}$ 、1 1: 1°, 17. 9°, 20. 1°, 26. 6°, 2 9.2°に強い回折ピークを有するもの(例えば、図2 5)

【0007】本発明のフタロシアニン混合結晶の好まし い具体例としては、次のものが例示できる。

(1) プラッグ角 (2 θ ±0.2°)=6.8°、1 5.5°、23.8°に強い回折ピークを有するオキシ チタニウムフタロシアニンとヒドロキシアルミニウムフ

cl.4

cl.5

cl.6

- (2) プラッグ角 (2 θ ±0.2°) =8.3°、1 2. 3°、16. 6°、26. 5°に強い回折ピークを 有するオキシチタニウムフタロシアニンとヒドロキシガ リウムフタロシアニンとの混合結晶。 (図19)
- (3) ブラッグ角 $(2\theta \pm 0.2^{\circ}) = 7.5^{\circ}$ 、1 6.3°、25.3°、26.3°、28.6° に強い 回折ピークを有するオキシチタニウムフタロシアニンと ヒドロキシガリウムフタロシアニンとの混合結晶(図3
- (4) ブラッグ角 $(20\pm 0.2^{\circ})=6.9^{\circ}, 1$ cl. 7

-597-

5.5°、23.5°、26.3°°に強い回折ピーク を有するオキシチタニウムフタロシアニンとヒドロキシ ガリウムフタロシアニンとの混合結晶(図33)

- cl. 8 (5) ブラッグ角 ($2\theta \pm 0.2^{\circ}$) = 7.0°、9. 6°、16.9°、27.3°に強い回折ピークを有す るオキシチタニウムフタロシアニンとジヒドロキシシリ コンフタロシアニンとの混合結晶(図20)
- $\sqrt{\frac{13}{13}}$ (6) ブラック角 (2 θ ± 0. 2°) = 7. 0°、1 2.8°、16.9°、26.7°に強い回折ピークを 有するオキシチタニウムフタロシアニンとジヒドロキシ 10 ゲルマニウムフタロシアニンとの混合結晶(図22)

【0008】また、本発明のフタロシアニンとの混合結 晶が、オキシチタニウムフタロシアニンとジヒドロキシ ゲルマニウムフタロシアニンとよりなる場合には、X線 回折スペクトルにおいて、ブラッグ角 (20±0.2

- 《·) = 27. 2° に最も強い回折ピークを有するものを 好ましいものとしてあげることができる。それらの具体 例としては、X線回折スペクトルにおいて、ブラッグ角 of to $(2\theta \pm 0.2^{\circ}) = 7.2^{\circ}, 11.8^{\circ}, 17.4$
- *, 27. 2 および28. 8 に強い回折ビークを有 20 するもの(図42)、ブラッグ角($2\theta \pm 0$.2°)= d.4 7.4°, 12.6°, 27.2° および28.5° に 強い回折ピークを有するもの(図43)、および、プラ
- $_{ef}$ $_{12}$ $_{y}$ $_{y}$ $_{y}$ $_{z}$ $_{z}$ 16.0°,18.6°,27.2°および30.1° に強い回折ピークを有するもの(図44)をあげること ができる。

【0009】本発明の上記フタロシアニン混合結晶は、 オキシチタニウムフタロシアニンとヒドロキシメタルフ タロシアニンとを用いて作製される。オキシチタニウム 30 フタロシアニンは、フタロニトリルと四塩化チタンとを 適当な有機溶媒中で反応させたのち加水分解する方法、 ジイミノイソインドリンとチタニウムテトラアルコキサ イドとを適当な有機溶媒中で反応させる方法など公知の 方法で合成することができる。また、ヒドロキシメタル フタロシアニンは、ハロゲン化メタルとフタロニトリル あるいはジイミノイソインドリンとを適当な有機溶媒中 で反応させたのちアルカリ加水分解あるいは酸加水分解 など公知の方法で合成することができる。

【0010】本発明のフタロシアニン混合結晶は、オキ 40 シチタニウムフタロシアニンとヒドロキシメタルフタロ シアニンとを、乳鉢、ボールミル、サンドミル、アトラ イター等を用いて、乾式粉砕するか、乾式粉砕したのち 適当な溶剤を用いて溶剤処理するか、適当な溶剤を用い て湿式粉砕することにより得ることができる。また、オ キシチタニウムフタロシアニンとハロゲン化メタルフタ ロシアニン、または、オキシチタニウムフタロシアニン とヒドロキシメタルフタロシアニンとを、無機酸もしく は無機酸と有機溶剤との混合溶液、または、有機酸もし くは有機酸と有機溶剤との混合溶液に溶解またはスラリ 50 一化した後、有機溶剤、水、または水と有機溶剤との混 合溶剤中に滴下して、再析出し、十分に酸を水または水 と有機溶剤との混合溶剤、または有機溶剤で洗浄除去し たのち、適当な有機溶剤中で攪拌またはボールミル等で ミリングして得ることもできる。

【0011】無機酸としては、硫酸、リン酸等が使用で きるが、硫酸が好ましい。有機酸としては、クロル酢 酸、トリフルオロ酢酸等のハロゲン化酢酸類、スルホン 酸類が使用できる。また、有機溶剤としては、塩化メチ レン、クロロホルム等のハロゲン化炭化水素類、トルエ ン、ペンゼン、クロルペンゼン等の芳香族炭化水素類、 メタノール、エタノール等のアルコール類、アセトン、 メチルエチルケトン等のケトン類、酢酸エチル、酢酸ブ チル等の酢酸エステル類、ヘキサン、オクタン等の脂肪 族炭化水素類、エーテル、ジオキサン、THF等のエー テル類等が用いられる。

【0012】オキシチタニウムフタロシアニンとハロゲ ン化メタルフタロシアニン、または、オキシチタニウム フタロシアニンとヒドロキシメタルフタロシアニンとを 濃硫酸に溶解またはスラリー化する場合、その比率は、 99/1~30/70、好ましくは、97/3~40/ 60の範囲で用いられる。また、濃硫酸の濃度は、70 ~100%、好ましくは90~99%のものが使用され る。濃硫酸の量は、硫酸塩を形成できる量であれば如何 なる量でもかまわないが、処理操作の容易性、廃液処理 の問題から、オキシチタニウムフタロシアニンとハロゲ ン化メタルフタロシアニン、または、オキシチタニウム フタロシアニンとヒドロキシメタルフタロシアニンを合 わせた重量に対して、3~60倍が好ましい。

【0013】溶解あるいはスラリー化の温度としては、 -10℃~200℃、好ましくは0~60℃が用いられ る。無機酸もしくは無機酸と有機溶剤との混合溶液また は有機酸もしくは有機酸と有機溶剤との混合溶液の量と しては、フタロシアニンと塩を形成する量であればよ く、特に限定されないが、フタロシアニンに対し、2等 量以上の酸を用いることが好ましい。 無機酸と有機溶剤 との比、有機酸と有機溶剤との比は如何なる値でもかま わない。

【0014】酸処理後、溶剤による再析出を行い、その 後、所望により有機溶剤で処理するが、その際に用いる 有機溶剤としては、塩化メチレン、クロロホルムなどの ハロゲン化炭化水素類、トルエン、ベンゼン、クロルベ ンゼン等の芳香族炭化水素類、メタノール、エタノール 等のアルコール類、アセトン、メチルエチルケトン等の ケトン類、酢酸エチル、酢酸プチル等の酢酸エステル 類、ヘキサン、オクタン等の脂肪族炭化水素類、あるい は、これら有機溶剤と、水との混合溶液等が用いられ る。水と有機溶剤との混合系の場合には、この混合比 (容量) として、水/有機溶剤=1/99~95/5、

好ましくは30/70~90/10の範囲に設定され

る。再析出に用いる有機溶剤の使用量は、濃硫酸溶液ま たは、スラリー重量に対して、2~50倍、好ましくは 5~20倍の範囲に設定される。溶剤処理の温度として は、0℃~溶剤の沸点以下、好ましくは、10℃~60 ℃が用いられる。溶剤量としては、混合結晶が触れる程 度以上あればよく、特に制限はない。オキシチタニウム フタロシアニンとヒドロキシメタルフタロシアニンとの 混合比も特に制限はないが、塗布液の安定性、分散性等 から、ヒドロキシメタルフタロシアニンを60重量%以 下にするのが好ましい。

【0015】オキシチタニウムフタロシアニンとヒドロ キシメタルフタロシアニンとの混合結晶は、電子写真用 の電荷発生材として有用である。これら混合結晶を用い ることにより、同一のタイプの結晶型を有するオキシチ タニウムフタロシアニンのみの結晶を用いた場合より も、繰り返し安定性、特に低温下での環境安定性に優れ た電子写真感光体を得ることが可能である。また、本発 明の上記混合結晶は、オキシチタニウムフタロシアニン のみでは得られなかった新規な結晶型のものであり、こ 写真感光体を得ることができる。

【0016】次に本発明のオキシチタニウムフタロシア ニン・ヒドロキシメタルフタロシアニン混合結晶を用い た感光体の構成例を図67、68を参照して説明する。 第67図および第68図は、本発明の電子写真感光体の 層構成を示す模式図である。第67図(a)~(d) は、感光層が積層型構成を有する例であって、 (a) に おいては、導電性支持体1上に電荷発生層2が形成さ れ、その上に電荷輸送層3が設けられており、(b) に おいては、導電性支持体1上に電荷輸送層3が設けら 30 れ、その上に電荷発生層2が設けられている。また、 (c) および(d) においては、導電性支持体1上に下 引き層4が設けられている。また第68図は、感光層が 単層構造を有する例であって、(a) においては、導電 性支持体1 上に光導電層5が設けられており、(b) に おいては、導電性支持体1上に下引き層4が設けられて いる。

【0017】本発明の電子写真感光体が、第67図に記 載のごとき積層型構造を有する場合において、電荷発生 層は、上記オキシチタニウムフタロシアニン-ヒドロキ 40 シメタルフタロシアニン混合結晶、及び結着樹脂から構 成される。結着樹脂は、広範な絶縁性樹脂から選択する ことができ、また、ポリーN-ピニルカルバゾール、ポ リピニルアントラセン、ポリピニルピレン等の有機光導 電性ポリマーから選択することもできる。好ましい結着 樹脂としては、ポリピニルプチラール、ポリアリレート (ピスフェノールAとフタル酸の重縮合体等)、ポリカ ーポネート、ポリエステル、フェノキシ樹脂、塩化ビニ ルー酢酸ビニル共重合体、ポリ酢酸ビニル、アクリル樹 順、ポリアクリルアミド、ポリアミド、ポリビニルビリ 50

ジン、セルロース系樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹 脂、カゼイン、ポリピニルアルコール、ポリビニルピロ リドン等の絶縁性樹脂をあげることができる。

【0018】電荷発生層は、上記結着樹脂を有機溶剤に 溶解した溶液に、上記オキシチタニウムフタロシアニン ーヒドロキシメタルフタロシアニン混合結晶を分散させ て塗布液を調製し、それを導電性支持体の上に塗布する ことによって形成することができる。その場合、使用す るオキシチタニウムフタロシアニン-ヒドロキシメタル 10 フタロシアニン混合結晶と結着樹脂との配合比は、4 0:1~1:10、好ましくは10:1~1:4であ る。オキシチタニウムフタロシアニンーヒドロキシメタ ルフタロシアニン混合結晶の比率が高すぎる場合には、 **塗布液の安定性が低下し、低すぎる場合には、感度が低** ドするので、上記範囲に設定するのが好ましい。

【0019】使用する溶剤としては、下層を溶解しない ものから選択するのが好ましい。具体的な有機溶剤とし ては、メタノール、エタノール、イソプロパノール等の アルコール類、アセトン、メチルエチルケトン、シクロ れらを用いて繰り返し安定性、環境安定性の優れた電子 20 ヘキサノン等のケトン類、N, Nージメチルホルムアミ ド、N、Nージメチルアセトアミド等のアミド類、ジメ チルスルホキシド類、テトラヒドロフラン、ジオキサ ン、エチレングリコールモノメチルエーテル等のエーテ ル類、酢酸メチル、酢酸エチル等のエステル類、クロロ ホルム、塩化メチレン、ジクロルエチレン、四塩化炭 素、トリクロルエチレン等の脂肪族ハロゲン化炭化水 秦、ベンゼン、トルエン、キシレン、リグロイン、モノ クロルベンゼン、ジクロルベンゼン等の芳香族炭化水素 等を用いることができる。

> 【0020】塗布液の塗布は、浸渍コーティング法、ス プレーコーティング法、スピナーコーティング法、ビー ドコーティング法、ワイヤーパーコーティング法、プレ ードコーティング法、ローラーコーティング法、カーテ ンコーティング法等のコーティング法を用いることがで きる。また、乾燥は、高温における指触乾燥後、加熱乾 燥する方法が好ましい。加熱乾燥は、50~200℃の 温度で5分~2時間の範囲で静止又は送風下で行うこと ができる。また、電荷発生層の膜厚は、通常、0.05 ~5 μm程度になるように塗布される。

> 【0021】電荷輸送層は、電荷輸送材料及び結着樹脂 より構成される。電荷輸送材料としては、例えば、アン トラセン、ピレン、フェナントレン等の多環芳香族化合 物、インドール、カルパゾール、イミダゾール等の合室 素複素環を有する化合物、ピラゾリン化合物、ヒドラゾ ン化合物、トリフェニルメタン化合物、トリフェニルア ミン化合物、エナミン化合物、スチルペン化合物等、公 知のものならば如何なるものでも使用することができ る。更にまた、ポリーNーピニルカルパゾール、ハロゲ ン化ポリーN-ピニルカルパゾール、ポリピニルアント ラセン、ポリ-N-ピニルフェニルアントラセン、ポリ

ピニルピレン、ポリビニルアクリジン、ポリビニルアセ ナフチレン、ポリグリシジルカルパゾール、ピレン-ホ ルムアルデヒトデ樹脂、エチルカルパゾールーホルムア ルデヒド樹脂等の光導電性ポリマーがあげられ、これ等 はそれ自体で層を形成してもよい。また、結着樹脂とし ては、上記した電荷発生層に使用されるものと同様な絶 緑性樹脂が使用できる。

【0022】電荷輸送層は、上記電荷輸送材料と結婚樹 脂及び上記と同様な下層を溶解しない有機溶剤とを用い て塗布液を調製した後、同様に塗布して形成することが 10 できる。電荷輸送材料と結着樹脂との配合比 (重量部) は、通常5:1~1:5の範囲で設定される。また、電 荷輸送層の膜厚は、通常5~50μm程度に設定され ------

【0023】電子写真感光体が、第68図に記載のごと き単層構造を有する場合においては、感光層は上記のオ キシチタニウムフタロシアニン-ヒドロキシメタルフタ ロシアニン混合結晶が電荷輸送材料及び結着樹脂よりな る層に分散された構成を有する光導電層よりなる。その 場合、電荷輸送材料と結着樹脂との配合比は、1:20 ~5:1、オキシチタニウムフタロシアニンーヒドロキ シメタルフタロシアニン混合結晶と電荷輸送材料との配 合比は、1:10~10:1程度に設定するのが好まし い。電荷輸送材料及び結着樹脂は、上記と同様なものが 使用され、上記と同様にして光導電層が形成される。

【0024】導電性支持体としては、電子写真感光体と して使用することが公知のものならば、如何なるもので も使用することができる。本発明において、導電性支持 体上に下引き層が設けられてもよい。下引き層は、導電 性支持体からの不必要な電荷の注入を阻止するために有 効であり、感光層の帯電性を高める作用がある。さらに 感光層と導電性支持体との密着性を高める作用もある。 下引き層を構成する材料としては、ポリピニルアルコー ル、ポリピニルピロリドン、ポリピニルピリジン、セル ロースエーテル類、セルロースエステル類、ポリアミ ド、ポリウレタン、カゼイン、ゼラチン、ポリグルタミ ン酸、澱粉、スターチアセテート、アミノ澱粉、ポリア クリル酸、ポリアクリルアミド、ジルコニウムキレート 化合物、ジルコニウムアルコキシド化合物、有機ジルコ ニウム化合物、チタニルキレート化合物、チタニルアル 40 コキシド化合物、有機チタニル化合物、シランカップリ ング剤等があげられる。下引き層の膜厚は、0.05~ 2 μm程度に設定するのが好ましい。

[0025]

【実施例】

合成例1

1, 3-ジイミノイソインドリン30部、チタニウムテ トラプトキシド17部を1-クロルナフタレン200部 中に入れ、窒素気流下190℃において5時間反応させ

10 洗浄して、オキシチタニウムフタロシアニン 40部を得 た。得られたオキシチタニウムフタロシアニン結晶の粉 末X線回折図を、図1に示す。

【0026】合成例2

1, 3-ジイミノイソインドリン30部、塩化アルミニ ウム7部をキノリン185部に入れ、窒素気流下200 ℃において3時間反応させた後、生成物をろ過し、アセ トン、メタノールで洗浄し、乾燥して、クロルアルミニ ウムフタロシアニン結晶24部を得た。このクロルアル ミニウムフタロシアニン結晶3部を濃硫酸60部に0℃ にて溶解した後、5℃の蒸留水450部に滴下し、結晶 を再析出させた。蒸留水、希アンモニア水、蒸留水で洗 浄後乾燥し、2、5部のヒドロキシアルミニウムフタロ シアニン結晶を得た。得られたヒドロキシアルミニウム フタロシアニン結晶の粉末X線回折図を、図2に示す。 【0027】合成例3

1, 3-ジイミノイソインドリン30部、三塩化ガリウ ム9. 1部をキノリン230部に入れ、窒素気流下20 0℃において3時間反応させた後、生成物をろ過し、ア セトン、メタノールで洗浄し、乾燥して、クロルガリウ ムフタロシアニン結晶28部を得た。このクロルガリウ ムフタロシアニン結晶3部を濃硫酸60部に0℃にて溶 解した後、5℃の蒸留水450部に滴下し、結晶を再析」 出させた。蒸留水、希アンモニア水、蒸留水で洗浄後乾 燥し、2、5部のヒドロキシガリウムフタロシアニン結 晶を得た。得られたヒドロキシガリウムフタロシアニン 結晶の粉末X線回折図を、図3に示す。

【0028】合成例4

1, 3-ジイミノイソインドリン30部、三塩化インジ ウム11. 4部をキノリン230部に入れ、窒素気流下 200℃において3時間反応させたのち、生成物をろ過 し、アセトン、メタノールで洗浄したのち、乾燥して、 クロルインジウムフタロシアニン結晶29部を得た。こ のクロルインジウムフタロシアニン結晶3部を水酸化ナ トリウム1. 5部、ピリジン17. 5部、蒸留水70部 の混合液中に加え、15時間遺流した。結晶をろ過し、 蒸留水で洗浄したのち乾燥して、1.8部のヒドロキシ インジウムフタロシアニン結晶を得た。得られたヒドロ キシインジウムフタロシアニン結晶の粉末X線回折図 を、図4に示す。

【0029】合成例5

1, 3-ジイミノイソインドリン30部、四塩化シリコ ン34部をキノリン220部に入れ、窒素気流下200 ℃において3時間反応させた後、生成物をろ過し、アセ トン、メタノールで洗浄し、乾燥して、ジクロルシリコ ンフタロシアニン結晶21部を得た。このジクロルシリ コンフタロシアニン結晶3部を濃硫酸60部に0℃にて 溶解した後、5℃の蒸留水450部に滴下して、結晶を 再析出させた。蒸留水、希アンモニア水、蒸留水で洗浄 た後、生成物をろ過し、アンニモア水、水、アセトンで 50 した後、乾燥して、2.3部のジヒドロキシシリコンフ

タロシアニン結晶を得た。得られたジヒドロキシシリコンフタロシアニン結晶の粉末X線回折図を、図5に示す。

【0030】合成例6

1,3-ジイミノイソインドリン30部、四塩化ゲルマニウム11部をキノリン220部に入れ、窒素気流下200℃において3時間反応させた後、生成物をろ過し、アセトン、メタノールで洗浄し、乾燥して、ジクロルゲルマニウムフタロシアニン結晶29部を得た。得られたジクロルゲルマニウムフタロシアニン結晶の粉末X線回10断図を、図6に示す。このジクロルゲルマニウムフタロシアニン結晶3部を濃硫酸60部に0℃にて溶解した後、5℃の蒸留水450部に滴下して、結晶を再析出させた。蒸留水、希アンモニア水、蒸留水で洗浄後乾燥し、2.9部のジヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン結晶を得た。得られたジヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン結晶の粉末X線回折図を、図7に示す。その赤外吸収スペクトルを図60に示す。

【0031】合成例7

1,3-ジイミノイソインドリン30部、塩化第錫9.8 部をキノリン220部に入れ、窒素気流下200℃において3時間反応させた後、生成物をろ過し、アセトン、メタノールで洗浄した後、乾燥して、ジクロル錫フタロシアニン結晶31部を得た。このジクロルスズフタロシアニン結晶3部を水酸化ナトリウム0.75部、ピリジン17.5部、蒸留水70部の混合液中に加え、7時間還流した。結晶をろ過し、蒸留水で洗浄した後乾燥して、1.8部のジヒドロキシ錫フタロシアニン結晶の粉末X線回折図を、図8に示す。

【0032】実施例1

合成例1でオキシチタニウムフタロシアニン結晶9部と合成例2で得たヒドロキシアルミニウムフタロシアニン結晶1部を濃硫酸500部に入れ、0℃において2時間撹拌した後、メタノール2000部、蒸留水2000部の混合溶液中に混合溶液の温度5℃以下でよく撹拌しながら滴下した。結晶をろ過し、蒸留水で洗浄した後乾燥して、8部のオキシチタニウムフタロシアニンーヒドロキシアルミニウムフタロシアニン混合結晶を得た。得られた混合結晶の粉末X線回折図を、図9に示す。

【0033】実施例2

合成例1で得たオキシチタニウムフタロシアニン結晶5 部と合成例2で得たヒドロキシアルミニウムフタロシアニン結晶5部を用いた以外は、実施例1と同様にして7.7部のオキシチタニウムフタロシアニンーヒドロキシアルミニウムフタロシアニン混合結晶を得た。得られた混合結晶の粉末X線回折図を、図10に示す。

【0034】実施例3

合成例1で得たオキシチタニウムフタロシアニン結晶9 部と合成例3で得たヒドロキシガリウムフタロシアニン 50 12

結晶1部を用いた以外は、実施例1と同様にして8.1 部のオキシチタニウムフタロシアニンーヒドロキシガリウムフタロシアニン混合結晶を得た。得られた混合結晶の粉末X線回折図を、図11に示す。

【0035】 実施例4

合成例1で得られたオキシチタニウムフタロシアニン結晶5部と合成例3で得たヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶5部を用いた以外は、実施例1と同様にして8.7部のオキシチタニウムフタロシアニンーヒドロキシガリウムフタロシアニン混合結晶を得た。得られた混合結晶の粉末X線回折図を、図12に示す。

【0036】実施例5

合成例1で得たオキシチタニウムフタロシアニン結晶5部と合成例5で得たジヒドロキシシリコンフタロシアニン結晶5部を用いた以外は、実施例1と同様にして8.4部のオキシチタニウムフタロシアニンージヒドロキシシリコンフタロシアニン混合結晶を得た。得られた混合結晶の粉末X線回折図を、図13に示す。

【0037】 実施例6

20 合成例1で得たオキシチタニウムフタロシアニン結晶9 部と合成例6で得たジヒドロキシゲルマニウムフタロシ アニン結晶1部を用いた以外は、実施例1と同様にして 7.6部のオキシチタニウムフタロシアニンージヒドロ キシゲルマニウムフタロシアニン混合結晶を得た。得ら れた混合結晶の粉末X線回折図を、図14に示す。

【0038】 実施例7

合成例1で得たオキシチタニウムフタロシアニン結晶5 部と合成例6で得たジヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン結晶5部を用いた以外は、実施例1と同様にして 30 6.2部のオキシチタニウムフタロシアニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合結晶を得た。得られた混合結晶の粉末X級回折図を、図15に示す。

【0039】実施例8

実施例1で得た混合結晶1.6部を蒸留水7.6部、モノクロロペンゼン1.2部中、50℃において1時間加熱した後、結晶をろ過し、メタノールで洗浄、乾燥して、1.4部のオキシチタニウムフタロシアニンーヒドロキシアルミニウムフタロシアニン混合結晶を得た。得られた混合結晶の粉末X線回折図を、図16に示す。

7 【0040】実施例9~14

実施例1で得た混合結晶1.6部の代わりに実施例2~7で得た混合結晶1.6部を用いた以外は、実施例8と同様にして溶剤処理を行った。粉末X線回折図を図17~図22に示す。なお、各実施例において用いた混合結晶および粉末X線回折図の関係を表1にまとめて示す。

[0041]

【表 1 】

実施例 2

実施例3

英族門4

実施例5

実施例6

実施例7

粉末X级运折囱

图17

图18

図19

220

图21

図22

実施例N n. 用いた混合結晶

	トル	を	Z.	6	1
	[0	0	4	6]
	*		,	_	

溶剤としてメチルエチルケトンを用いたほかは、実施例 34と同様にして0.3部のオキシチタニウムフタロシ アニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合 結晶を得た。得られた混合結晶の粉末X線回折図を、図 43に示す。赤外吸収スペクトルを図62に示す。

14

【0017】実施例36

に示す。

実施例35

実施例7で得られた混合結晶を用いたほかは、実施例3 10 5と同様にして0.4部の本発明のオキシチタニウムフ タロシアニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニ ン混合結晶を得た。得られた混合結晶の粉末X線回折図 を、図44に示す。赤外吸収スペクトルを図63に示

【0048】比較例1

合成例1で得たオキシチタニウムフタロシアニン結晶1 0部のみを用いたほかは実施例1と同様にして8.2部 のオキシチタニウムフタロシアニン結晶を得た。得られ た結晶の粉末X線回折図を図45に示す。

【0049】比較例2

比較例1のオキシチタニウムフタロシアニン結晶1.6 部を蒸留水7.6部、モノクロロペンゼン1.2部中、 50℃において1時間加熱した後、結晶をろ過し、メタ ノールで洗浄、乾燥して、1部の特開昭64-1706 6号公報に記載のオキシチタニウムフタロシアニン結晶 を得た。得られた結晶の粉末X線回折図を、図46に示 す。赤外吸収スペクトルを図64に示す。図46の20 = 25~30° を拡大して図57に示す。また、実施例 34と比較例1で得た結晶を1:1で混合したものの粉 30 末X線回折図を、図58に示す。図58には明らかに2 7. 2℃のピークにショルダーが観測され、実施例34 と比較例1の結晶型が異なっていることを示している。

【0050】比較例3

比較例1で得たオキシチタニウムフタロシアニン結晶を 用いた以外は、実施例15と同様にしてオキシチタニウ ムフタロシアニン結晶 0. 4部を得た。得られたオキシ チタニウムフタロシアニン結晶の粉末X線回折図を、図 17に示す。

【0051】比較例4

40 比較例1で得たオキシチタニウムフタロシアニン結晶を 用いた以外は、実施例17と同様にしてオキシチタニウ ムフタロシアニン結晶 0. 4 部を得た。得られたオキシ チタニウムフタロシアニン結晶の粉末X線回折図を、図 48に示す。

【0052】比較例5

合成例1で得たオキシチタニウムフタロシアニン結晶と トルエンを溶剤として用いた以外は、実施例15と同様 にしてオキシチタニウムフタロシアニン結晶 0. 4 部を 得た。得られたオキシチタニウムフタロシアニン結晶の

実施例14 【0042】 実施例15

更施例9

実施例10

実施例11

東施例12

実施例13

実施例1で得た混合結晶0.5部を塩化メチレン15m J、1mmφのガラスピーズ30部共に容積100mlのガ ラス容器に入れ、150rpm で24時間ミリングした 後、結晶をろ過し、乾燥して、0.4部のオキシチタニ ウムフタロシアニンーヒドロキシアルミニウムフタロシ アニン混合結晶を得た。得られた混合結晶の粉末X線回 折図を、図23に示す。

【0043】 実施例16~33

混合結晶と溶剤を表2の組合せの通りにして、実施例1 5と同様のミリング処理を行った。粉末X線回折図を図 20 24~図41に示す。

[0044]

【表2】

実施例lio.	用いた混合結晶	用いた権利	粉末X線配折図
実施例16	異胞例1	モノクロロベンゼン	2 24
実施例17	実施例 1	エチレングリコール	图25
実施例18	実施例 1	DMF	⊠26
实施到19	英施例2	エチレンゲリコール	227
実施例20	実施例2	DMF	間28
実施例2]	実施例3	エチレングリコール	⊠29
実施例22	实施例3	THF	230
実施例23	実施例4	塩化メチレン	图31
真座例24	実施例4	エチレングリコール	⊠32
実施例5	实施例4	DMF	图33
実施例26	実施例6	モノクロロペンゼン	⊠34
支旋門27	実施例6	THF	图3.5
実施例28	実施例6	エチレングリコール	236
実施例29	実施例6	DMF	図37
実施例9.0	実施例7	塩化メチレン	8 38
実施例81	実施例7	モノクロロベンゼン	239
実施例32	実施例7	エチレングリコール	240
実施例認	実施例7	DMF	⊠41

【0045】 実施例34

実施例6で得られた混合結晶0.5部を塩化メチレン1 5部、1mm φのガラスピーズ30部とともに容積10 0mlのガラス容器に入れ、150rpmで24時間ミ リングしたのち、結晶をろ過、乾燥して0. 4部の本発 明のオキシチタニウムフタロシアニンージヒドロキシゲ ルマニウムフタロシアニン混合結晶を得た。得られた混 合結晶の粉末X線回折図を、図42に示す。その 2θ = 25~30° を拡大して図56に示す。赤外吸収スペク 50 粉末X線回折図を、図49に示す。

【0053】比較例6~11

合成例2~7で得たヒドロキシメタルフタロシアニン結晶を用いた以外は、実施例15と同様にして、結晶ヒドロキシメタルフタロシアニンを得た。粉末X線回折図を図50~図55に示す。なお、各実施例において用いた混合結晶および粉末X線回折図の関係を表3にまとめて示す。

[0054]

【表3】

比較例No.	用いた結晶	粉末工義回折図
比較例6	合成例2	₩50
比較例7	合成例3	图51
比較貿易	合政例4	₩52
比較例9	合成例 5	图53
比較例10	合成例6	₩54
比較例11	合政例7	國55

【0055】比較例12

フタロジニトリル97. 5部をα-クロロナフタレン7 20 50部中に加え、窒素気流下よく撹拌したのち四塩化チ タン22部を滴下した。滴下終了後、徐々に昇温し、2 00℃で3時間反応した。反応終了後100℃まで放冷 し、析出した結晶をろ過し、あらかじめ100℃に加熱 しておいた α -クロロナフタレン200部で洗浄し、さ らに、α-クロロナフタレン300部、メタノール30 0部で洗浄した。ついで、メタノール800部に分散さ せ、還流温度で1時間懸洗し、結晶をろ過したのち、蒸 留水700部に分散させ、60℃で1時間懸洗した。こ の水洗を10回繰り返した。最終ろ液のpHは6.0で 30 あった。得られたウエットケーキをフリーズドライレ て、オキシチタニウムフタロシアニン結晶70部を得 た。得られたオキシチタニウムフタロシアニン結晶の粉 末X線回折図を、図59に示す。赤外吸収スペクトルを 図65に示す。

【0056】図61と図65の960cm⁻¹付近を拡大 し、図66a, bに示す。また、実施例34と比較例1 2で得られた結晶を1:1で混合したものの赤外吸収ス ベクトルを図66cに示す。図66a, b, cから明ら かにこれら結晶型が異なっていることがわかる。

【0057】実施例37

アルミニウムメッキ板上に、有機ジルコニウム化合物 (商品名;オルガチックス2C540、松木製薬 (株) 製) 10部、シランカップリング材 (商品名;A1110、日本ユニカー (株) 製) 2部、イソプロピルアルコール30部、n-ブタノール30部からなる塗布液を用いて浸漬コーティング法で塗布し、150℃において5分間加熱乾燥して、膜厚0.1μmの下引き層を形成した。次に、この下引き層に実施例8で得たオキシチタニウムフタロシアニンーとドロキシアルミフタロシアニン

混合結晶 0. 1 部をポリビニルブチラール (商品名;エスレックBM-S、積水化学(株)製) 0. 1 部及びシクロヘキサノン1 0 部と混合し、ガラスピーズと共にペイントシェーカーで1時間処理して分散した後、得られた強布液を浸漬コーティング法で塗布し、100℃において5分間加熱乾燥し、膜厚 0. 2 μmの電荷発生層を形成した。次に、下記化合物(1)1 部と下配構造式(2)で示されるポリ(1,1-シクロヘキシリデンジフェニレンカーポネート)1 部を、モノクロロペンゼンフェニレンカーポネート)1 部を、モノクロロペンゼン8 部に溶解し、得られた塗布液を、電荷発生層が形成れたアルミニウム基板上に浸漬コーティング法で塗布し、120℃において1時間加熱乾燥し、膜厚 20μmの電荷輸送層を形成した。得られた電子写真感光体を、常温

16

荷輸送層を形成した。得られた電子写真感光体を、常温恒温(20℃、40%RH)、低温低湿(10℃、15%RH)、高温高湿(28℃、80%RH)の各々の環境下で、静電複写試験装置(エレクトロスタティックアナライザーEPA-8100、川口電気(株)製)を用いて、次の測定を行った。

[0058]

[0059]

【0060】 VDDP : -6. 0 KVのコロナ放電を行って負帯電させ、1 秒後の表面電位。

E1/2 : バンドパスフィルターを用いて800nmに分 光した光での電位の被衰率。

VRP:50erg/cm² の白色光を0.5秒照射した 後の表面電位。

 Δ E1/2 : 各環境下で測定された、上記 E1/2 の環境間 における変動量。

△ V DDP : 上記帯電、露光を1000回繰り返した後の 40 V DDP と初期のV DDPの変動量。

△VRP:上記帯電、露光を1000回繰り返した後のV RPと初期のVRPの変動量。

結果を表4に示す。

【0061】実施例38~65

電荷発生層に用いる電荷発生材と、表4に示すものに代 えた以外は、実施例37と同様にして電子写真感光体を 作製し、同様に評価を行った。結果を表4に示す。

[0062] 比較例13~23

た。次に、この下引き層に実施例8で得たオキシチタニ 電荷発生層に用いる電荷発生材と、表4に示すものに代 ウムフタロシアニン-ヒドロキシアルミフタロシアニン *50* えた以外は、実施例37と同様にして電子写真感光体を

作製し、同様に評価を行った。結果を表4に示す。

[0063]

		電子写真處光体初期特性			安定性	耐久性	
1	電荷発生材	VDDP	B 1/2	VRP	△ E 1/8	AVDDP	AVEP
		(Y)	(erg/ cal)	ന	(erg/ od)	m	(1)
实施例97	実施例 8	-850	1.4	-2	1.0	10	5
実施例88	実施例 9	-800	4.0	-10	0.8	80	1.5
実施例39	完集例10	-840	1.4	-2	0.1	12	5
实施例40	実施例山	-700	4.0	-10	0.3	80	20
実施例(1)	突旋例(2	-800	8.9	-8	6.8	25	26
实施例42	完施例13	~850	1.8	-2	0.1	10	3
実施例43	実施例14	-840	8.0	-10	0.2	25	15
英語例は	实施例15	-210	2.8	-8	0.1	15	5
実施例45	実施例16	-230	5.0	-12	0.2	25	20
实施例46	実施例17	-850	7.5	-\$	0.8	10	15
実施例47	実施例14	-815	2.8	7	0.1	16	4
実施例48	実施例19	-820	7.9	-10	0.8	25	15
実施例49	実施例20	-780	4.5	-20	0.8	85	20
共進例50	实格例21	-815	2.8	-3	0.1	18	5
実施例51	实施例22	-840	7.3	-5	0.2	80	15
実施例52	実施例22	~750	4.0	-25	0.8	80	2.5
实施例58	实施例24	-\$50	7.1	-5	0.3	20	15
突临例54	実施例25	-200	4.1	25	0.7	100	25
美编例55	実施例26	-830	4.7	-10	0.2	25	15
実施例54	実施例27	-820	2.8	-3	0.1	10	5
実施例57	実施例24	-800	7.0	-8	0.2	20	10
实施例58	完推例29	-820	2.7	-3	9.1	10	5
实施例59	実施例34	-810	8.5	-10	0.2	35	20

[0064]

	(A(4808)						
	電荷発生材	電子写真感光体初期特性			安定性	耐久性	
		VDDP	E 1/2	VEP	Δ E 1/2	A YDDP	AVP
		(1)	(erg/ cal)	(A)	(erg/od)	(1)	(1)
実施例80	実施例31	-825	7.0	-10	0.2	30	25
实施例約1	支施例82	-850	2.8	-30	0.2	36	15
実施例82	実施例38	-790	6.9	-8	1.2	26	20
实施例88	実施例84	-880	1.8	-2	6.1	10	3
実施例84	30,116 (7)85	-850	1.4	-2	9.1	10	5
实施例65	実施例38	-850	1.4	-2	8.2	10	5
比較例18	比较何 2	-860	1.4	-2	8.2	15	5
比较例14	比較何 8	-820	2.8	3	0.3	28	18
比較例14	比較例 4	-850	8.0	-10	9.4	40	15
比較例18	地校例 5	-\$10	8.7	-15	0.8	40	25
比較例17	出校析 8	-750	4.8	-80	0.4	50	20
比較例18	出级例 7	-650	4.8	-80	8.8	120	25
比較例18	出校例 8	-830	8.3	-20	0.4	40	28
比較例20	比较例 9	~800	3.2	-30	0.5	85	25
比較例21	出校 例10	-830	1.0	-25	0.3	35	20
比較例22	出於例11	-870	8.5	-85	0.6	50	30
比 較 例23	地校例12	-850	1.7	-10	0.4	25	25

[0065]

ンーヒドロキシメタルフタロシアニンよりなる混合結晶 【発明の効果】本発明のオキシチタニウムフタロシアニ 50 は、新規な結晶型のものであって、電子写真感光体の電 荷発生材として優れたものであり、高い感度、優れた繰り返し安定性、および低湿下での優れた環境安定性を有する電子写真感光体を作製することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 オキシチタニウムフタロシアニン結晶の粉末 X線回折図。

【図2】 ヒドロキシアルミニウムフタロシアニン結晶 の粉末X線回折図。

【図3】 ヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶の粉末X額回折図。

【図4】 ヒドロキシインジウムフタロシアニン結晶の 粉末X線回折図。

【図5】 ジヒドロキシシリコンフタロシアニン結晶の 粉末X線回折図。

【図6】 ジクロルゲルマニウムフタロシアニン結晶の粉末X線回折図。

【図7】 ジヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン結晶の粉末X線回折図。

【図8】 ジヒドロキシ錫フタロシアニン結晶の粉末X 線回折図。

【図9】 実施例1のオキシチタニウムフタロシアニン ーヒドロキシアルミニウムフタロシアニン混合結晶の粉 末X線回折図。

【図10】 実施例2のオキシチタニウムフタロシアニンーヒドロキシアルミニウムフタロシアニン混合結晶の粉末X線回折図。

【図11】 実施例3のオキシチタニウムフタロシアニンーヒドロキシガリウムフタロシアニン混合結晶の粉末 X線回折図。

【図12】 実施例4のオキシチタニウムフタロシアニ 30 の粉末X線回折図。 ンーヒドロキシガリウムフタロシアニン混合結晶の粉末 【図29】 実施 X線回折図。

【図13】 実施例5のオキシチタニウムフタロシアニンージヒドロキシシリコンフタロシアニン混合結晶の粉末X線回折図。

【図14】 実施例6のオキシチタニウムフタロシアニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合結晶の粉末X線回折図。

【図15】 実施例7のオキシチタニウムフタロシアニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合結晶 40の粉末X線回折図。

【図16】 実施例8のオキシチタニウムフタロシアニンーヒドロキシアルミニウムフタロシアニン混合結晶の粉末X線回折図。

【図17】 実施例9のオキシチタニウムフタロシアニンーヒドロキシアルミニウムフタロシアニン混合結晶の 粉末X線回折図。

【図18】 実施例10のオキシチタニウムフタロシアニン-ヒドロキシガリウムフタロシアニン混合結晶の粉末X線回折図。

【図19】 実施例11のオキシチタニウムフタロシアニン-ヒドロキシガリウムフタロシアニン混合結晶の粉末X線回折図。

20

【図20】 実施例12のオキシチタニウムフタロシアニンージヒドロキシシリコンフタロシアニン混合結晶の粉末X線回折図。

【図21】 実施例13のオキシチタニウムフタロシアニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合結晶の粉末X線回折図。

10 【図22】 実施例14のオキシチタニウムフタロシア ニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合結 晶の粉末X錠回折図。

【図23】 実施例15のオキシチタニウムフタロシアニンーヒドロキシアルミニウムフタロシアニン混合結晶の粉末X線回折凶。

【図24】 実施例16のオキシチタニウムフタロシア ニンーヒドロキシアルミニウムフタロシアニン混合結晶 の粉末X線回折図。

【図25】 実施例17のオキシチタニウムフタロシア 20 ニンーヒドロキシアルミニウムフタロシアニン混合結晶 の粉末X線回折図。

【図26】 実施例18のオキシチタニウムフタロシアニンーヒドロキシアルミニウムフタロシアニン混合結晶の粉末X線回折図。

【図27】 実施例19のオキシチタニウムフタロシア ニン-ヒドロキシアルミニウムフタロシアニン混合結晶 の粉末X線回折図。

【図28】 実施例20のオキシチタニウムフタロシア ニン-ヒドロキシアルミニウムフタロシアニン混合結晶 の粉末X線回折図。

【図29】 実施例21のオキシチタニウムフタロシア ニンーヒドロキシガリウムフタロシアニン混合結晶の粉 末X額回折図。

【図30】 実施例22のオキシチタニウムフタロシアニン-ヒドロキシガリウムフタロシアニン混合結晶の粉末X線回折図。

【図31】 実施例23のオキシチタニウムフタロシアニンーヒドロキシガリウムフタロシアニン混合結晶の粉末X線回折図。

40 【図32】 実施例24のオキシチタニウムフタロシア ニン-ヒドロキシガリウムフタロシアニン混合結晶の粉 未X線回折図。

【図33】 実施例25のオキシチタニウムフタロシアニンーヒドロキシガリウムフタロシアニン混合結晶の粉末X線回折図。

【図34】 実施例26のオキシチタニウムフタロシアニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合結晶の粉末X線回折図。

【図35】 実施例27のオキシチタニウムフタロシア 50 ニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合結 晶の粉末X線回折図。

【図36】 実施例28のオキシチタニウムフタロシア ニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合結 晶の粉末X線回折図。

【図37】 実施例29のオキシチタニウムフタロシア ニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合結 晶の粉末X線回折図。

【図38】 実施例30のオキシチタニウムフタロシア ニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合結 晶の粉末X額回折図。

【図39】 実施例31のオキシチタニウムフタロシア ニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合結 晶の粉末X線回折図。

【図40】 実施例32のオキシチタニウムフタロシア ニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合結 晶の粉末X線回折図。

【図41】 実施例33のオキシチタニウムフタロシア ニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合結 晶の粉末X線回折図。

ニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合結 晶の粉末X線回折図。

【図43】 実施例35のオキシチタニウムフタロシア ニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合結 晶の粉末X線回折図。

【図44】 実施例36のオキシチタニウムフタロシア ニン・ジヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合結 晶の粉末X線回折図。

【図45】 比較例1のオキシチタニウムフタロシアニ ン結晶の粉末X線回折図。

【図46】 比較例2の溶剤処理オキシチタニウムフタ ロシアニン結晶の粉末X線回折図。

【図47】 比較例3のオキシチタニウムフタロシアニ ン結晶の粉末X線回折図。

【図48】 比較例4のオキシチタニウムフタロシアニ ン結晶の粉末X線回折図。

【図49】 比較例5のオキシチタニウムフタロシアニ ン結晶の粉末X線回折図。

【図50】 比較例6のヒドロキシアルミニウムフタロ シアニン結晶の粉末X線回折図。

【図51】 比較例7のヒドロキシガリウムフタロシア ニン結晶の粉末X線回折図。

22 [X 5 2] 比較例8のヒドロキシインジウムフタロシ アニン結晶の粉末X線回折図。

【図53】 比較例9のジヒドロキシシリコンフタロシ アニン結晶の粉末X線回折図。

【図54】 比較例10のジヒドロキシゲルマニウムフ タロシアニン結晶の粉末X線回折図。

【図55】 比較例11のジヒドロキシ錫フタロシアニ ン結晶の粉末X線回折図。

【図 5 6 】 第 4 2 図 の 2 θ = 2 5 ~ 3 0° を拡大した 10 拡大図。

【図57】 第46図の2 θ =25~30°を拡大した 拡大図。

【図58】 実施例34と比較例1で得た結晶を1:1 で混合したものの粉末X線回折図。

【凶59】 比較例12のオキシチタニウムフタロシア . ニン結晶の粉末X線回折図。

【図60】 合成例6のジヒドロキシゲルマニウムフタ ロシアニン結晶の赤外吸収スペクトル図。

【図61】 実施例34のオキシチタニウムフタロシア 【図42】 実施例34のオキシチタニウムフタロシア 20 ニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合結 晶の赤外吸収スペクトル図。

> 【図62】 実施例35のオキシチタニウムフタロシア ニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合結 晶の赤外吸収スペクトル図。

> 【図63】 実施例36のオキシチタニウムフタロシア ニンージヒドロキシゲルマニウムフタロシアニン混合結 晶の赤外吸収スペクトル図。

> 【図64】 比較例2のオキシチタニウムフタロシアニ ン結晶の赤外吸収スペクトル図。

30 【図65】 比較例12のオキシチタニウムフタロシア ニン結晶の赤外吸収スペクトル図。

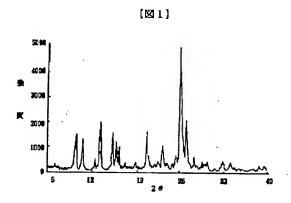
【図66】 図61、図65、および実施例34の結晶 と比較例12の結晶を1:1で混合した混合結晶の96 0 c m⁻¹付近を拡大した拡大図。

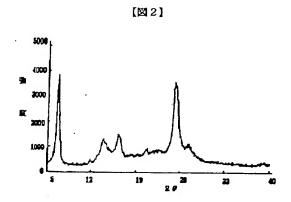
【図67】 本発明の電子写真感光体の層構成を示す模 式図。

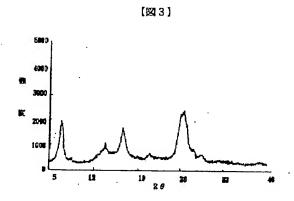
【図68】 本発明の電子写真感光体の他の層構成を示 す模式図。

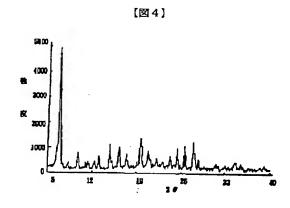
【符号の説明】

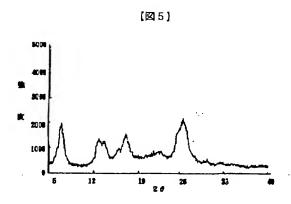
1…導電性支持体、2…電荷発生層、3…電荷輸送層、 4…下引き層、5…光導電層。

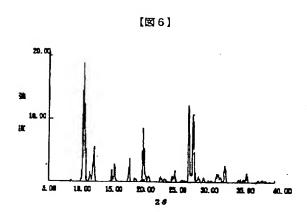


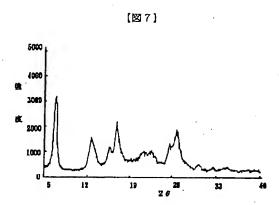


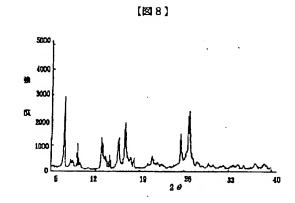


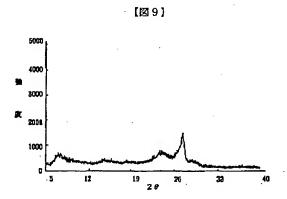


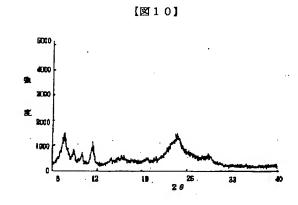


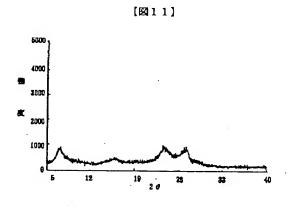


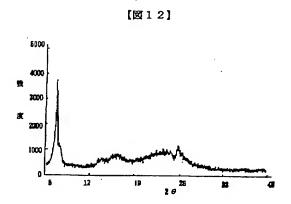


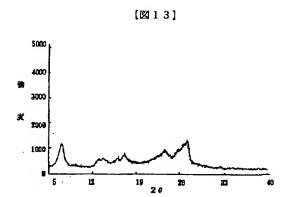


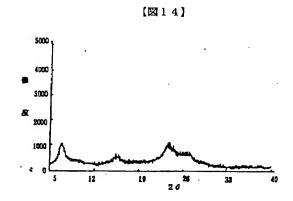


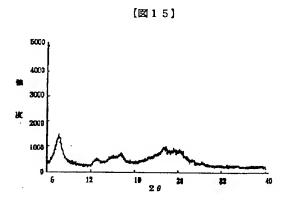


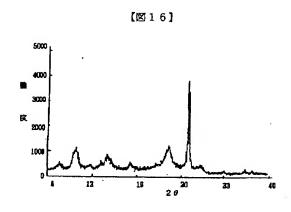


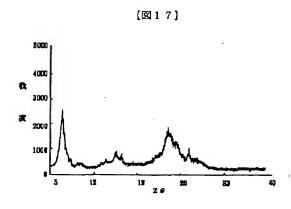


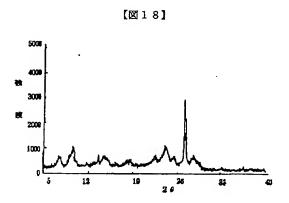


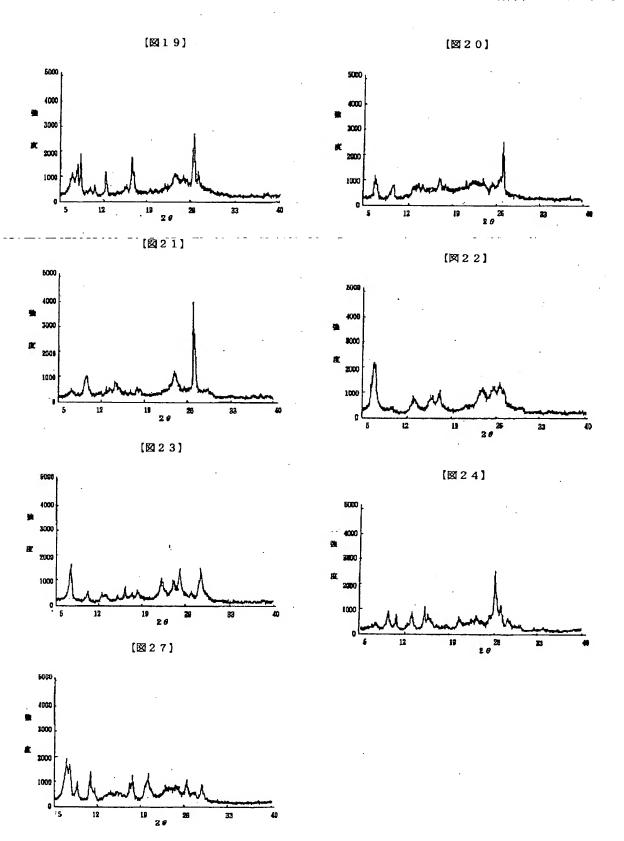


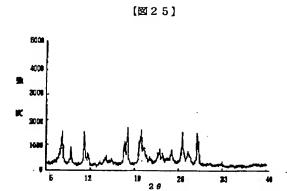


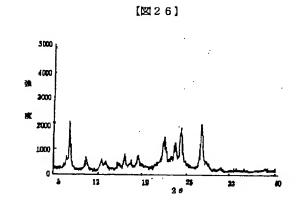


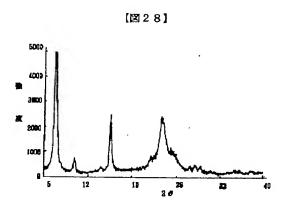


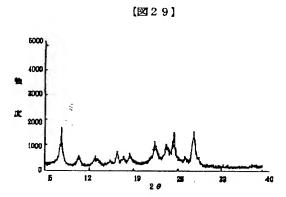


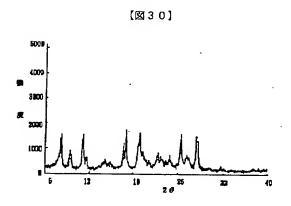


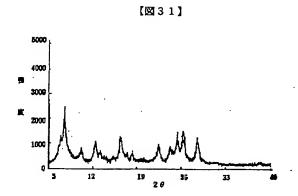


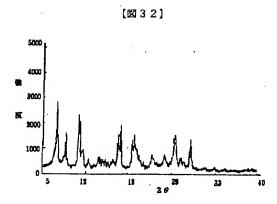


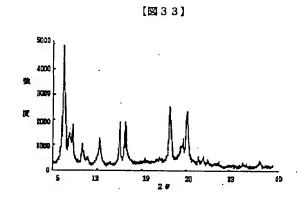


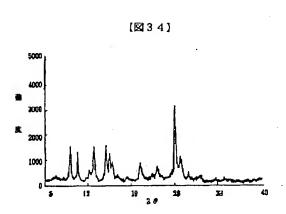


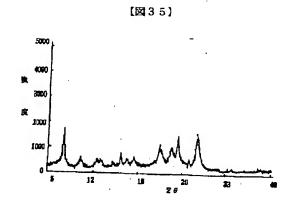


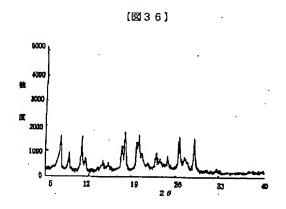


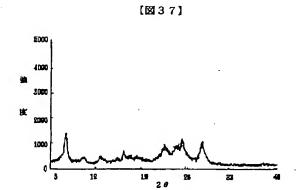


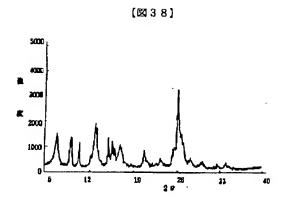


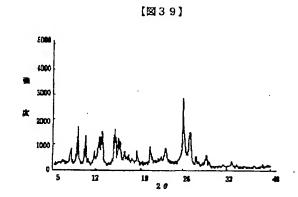


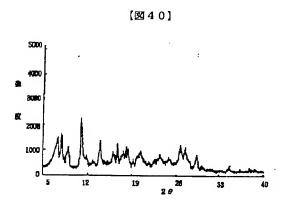


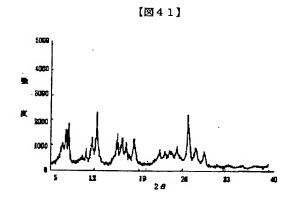


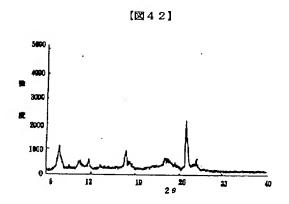


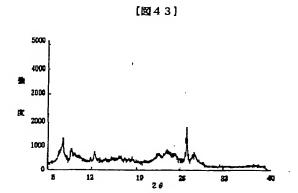


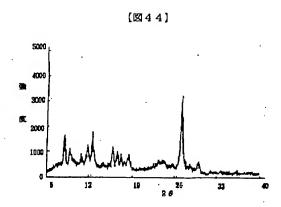


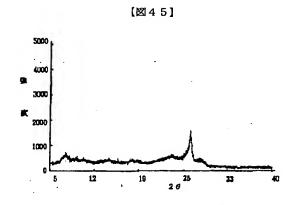


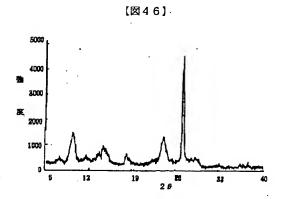


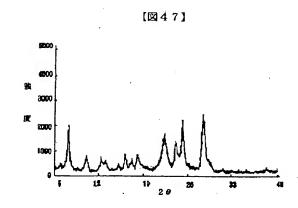


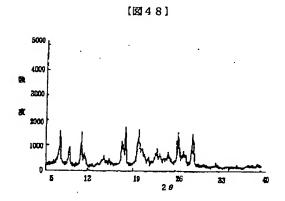


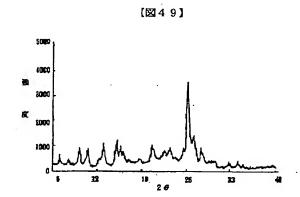




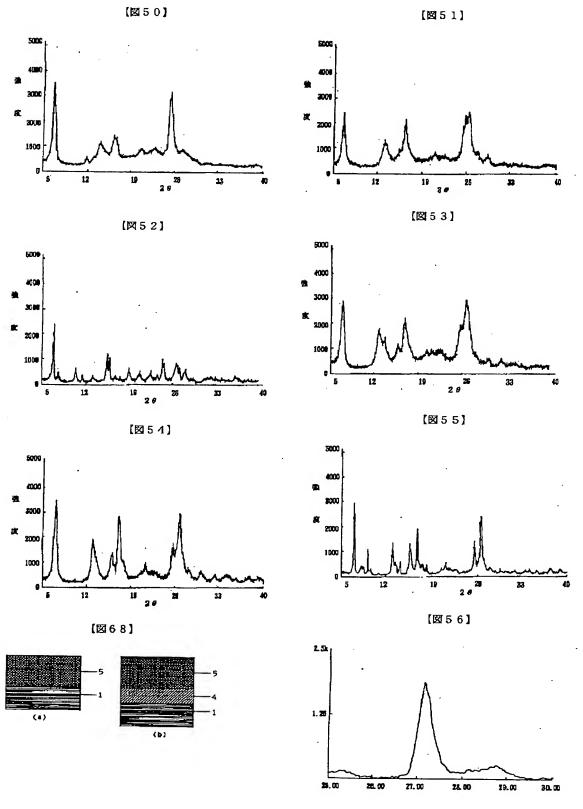




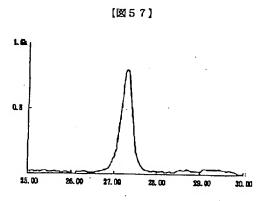


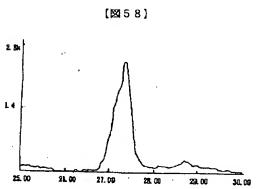


(21)

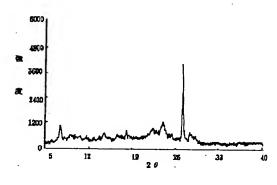


-615-

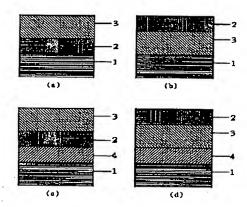




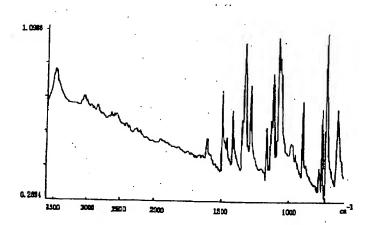
[× 5 9]



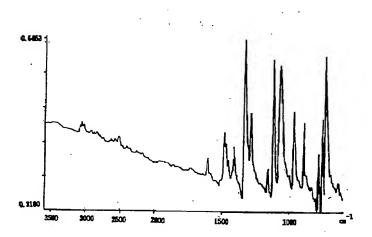
[図67]



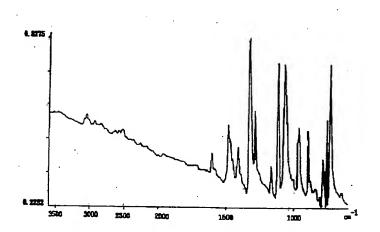
[図60]



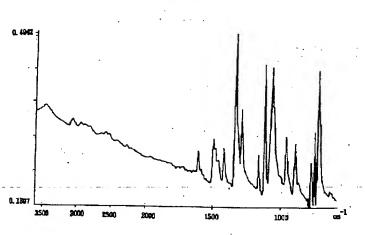
[図61]



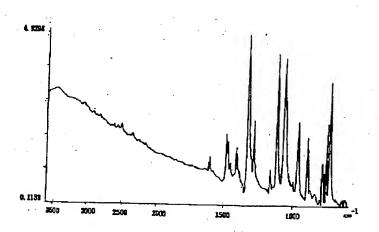
【図62】



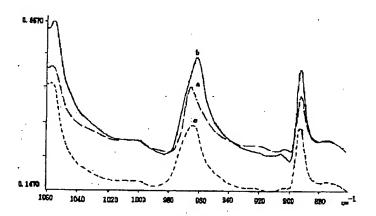
[図63]



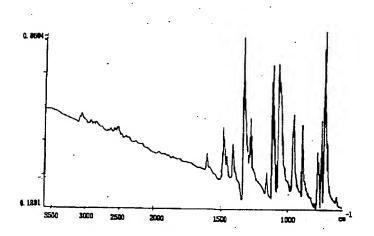
【図64】



[図66]



【図65】



フロントページの続き

(72)発明者 飯島 正和

神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ ツクス株式会社竹松事業所内

(72)発明者 坂口 泰生 神奈川県南足柄市竹松1600番地 富士ゼロ

ツクス株式会社竹松事業所内

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第3部門第3区分 【発行日】平成9年(1997)6月17日

【公開番号】特開平4-351673

【公開日】平成4年(1992)12月7日

【年通号数】公開特許公報4-3517

【出願番号】特願平3-150872

【国際特許分類第6版】

C09B 67/50

47/04

67/22

01/22

G03G 5/06 371

[FI]

C09B 67/50

Z 9356-4H

47/04

9356-4H

67/22

Z 9356-4H

G03G 5/06

371 6956–2C

【手続補正書】

【提出日】平成8年10月17日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正内容】

【0016】次に本発明のオキシチタニウムフタロシアニンーヒドロキシメタルフタロシアニン混合結晶を用いた感光体の構成例を図67、68を参照して説明する。図67および図68は、本発明の電子写真感光体の層構成を示す模式図である。図67(a)~(d)は、感光層が積層型構成を有する例であって、(a)においては、導電性支持体1上に電荷発生層2が形成され、その上に電荷発生層2が設けられており、(b)においては、導電性支持体1上に電荷輸送層3が設けられている。また、(c)および(d)においては、導電性支持体1上に下引き層4が設けられている。また図68は、感光層が単層構造を有する例であって、(a)においては、導電性支持体1上に光導電層5が設けられており、(b)においては、導電性支持体1上に光導電層5が設けられている。電性支持体1上に下引き層4が設けられている。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正内容】

【0017】本発明の電子写真感光体が、図67に記載のごとき積層型構造を有する場合において、電荷発生層

は、上記オキシチタニウムフタロシアニンーヒドロキシメタルフタロシアニン混合結晶、及び結着樹脂から構成される。結着樹脂は、広範な絶縁性樹脂から選択することができ、また、ボリーNービニルカルバゾール、ボリビニルアントラセン、ボリビニルヒレン等の有機光導衛性ボリマーから選択することもできる。好ましい結着樹脂としては、ボリビニルブチラール、ボリアリレート(ビスフェノールAとフタル酸の重縮合体等)、ボリカーボネート、ボリエステル、フェノキシ樹脂、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、ボリ酢酸ビニル、アクリル樹脂、ボリアクリルアミド、ボリアミド、ボリビニルピリジン、セルロース系樹脂、ウレタン樹脂、エボキシ樹脂、カゼイン、ボリビニルアルコール、ボリビニルピロリドン等の絶縁性樹脂をあげることができる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図56

【補正方法】変更

【補正内容】

【図56】 図42の2 θ =25~30°を拡大した拡大図。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図57

【補正方法】変更

【補正内容】

【図57】 <u>図46</u>の2 θ =25~30°を拡大した拡大図。

THIS PAGE BLANK (USPTO)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)